

(71)【出願人】

(71)[PATENTEE/ASSIGNEE]

【識別番号】

591031360

[ID CODE] 591031360

【氏名又は名称】

農林水産省食品総合研究所長

The Ministry of Agriculture, Forestry, and

Fishery food research institute

【住所又は居所】

茨城県つくば市観音台2丁目1

[ADDRESS]

(71)【出願人】

(71)[PATENTEE/ASSIGNEE]

【識別番号】

597100893

[ID CODE] 597100893

【氏名又は名称】

リョーコクショウジ株式会社

Ryokoku Shoji K.K.

【住所又は居所】

広島県広島市西区商工センター

5丁目7番5号

(72)【発明者】

[ADDRESS]

(72)[INVENTOR]

【氏名】 林 徹

Tooru Hayashi

【住所又は居所】

[ADDRESS] 茨城県牛久市さくら台1丁目8

番地8

(72)[INVENTOR]

(72)【発明者】

Setsuko Suzuki

【氏名】 鈴木 節子

【住所又は居所】

[ADDRESS]

茨城県つくば市並木4丁目10



-1 - 904 - 301

(72)【発明者】

(72)[INVENTOR]

【氏名】 佐々木 玄造

Genzo Sasaki

【住所又は居所】

[ADDRESS]

広島市西区商工センター5丁目 7番5号 リョーコクショウジ 株式会社内

(72)【発明者】

(72)[INVENTOR]

【氏名】 中岡 素子

Motoko Nakaoka

【住所又は居所】 広島市西区商工センター5丁目 7番5号 リョーコクショウジ 株式会社内

[ADDRESS]

(72)【発明者】

(72)[INVENTOR]

【氏名】 三池 美佳

Miyoshi Miike

[ADDRESS]

【住所又は居所】 広島市西区商工センター5丁目 7番5号 リョーコクショウジ

株式会社内

(74)【代理人】

(74)[PATENT AGENT]

【弁理士】

[PATENT ATTORNEY]

【氏名又は名称】

深見 久郎 (外1名)

Hisao Fukami (et al.)

(57)【要約】

(57)[SUMMARY]



【課題】

風味、保存性および加工適性に 優れた豆乳を製造することがで きる方法を提供する。

【解決手段】

原料大豆に縦方向および横方向の振動を同時に与えることにる。 の振動を同時に与えることにる。 回動されている原料大豆を回動さる。 160~180keVのエネルギの電子線31を照射する。 子線31の照射によって、原料大豆の殺菌を効果的に行なうことができる。この殺菌された原料大豆より豆乳を製造する。

[SUBJECT]

The method that produces soybean milk excellent in flavor, the preservability, and the processing suitability is provided.

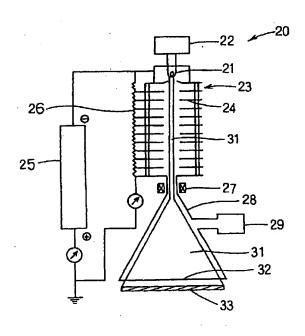
[SOLUTION]

This raw material soybean is made to rotate by giving a vibration of a longitudinal direction and a transverse direction simultaneously to a raw material soybean.

The electron beam 31 of the energy of 160-180keV is irradiated to the raw material soybean 33 currently rotated.

By irradiation of an electron beam 31, a raw material soybean can be sterilized effectively.

Soybean milk is produced from this sterilized raw material soybean.



【特許請求の範囲】

[CLAIMS]

【請求項1】

振動、超音波、風力、攪拌等の 物理的作用により回動させられ

[CLAIM 1]

A manufacturing method of soybean milk, in which soybean milk is produced from the raw

(C) DERWENT

1. E.



ながら100万電子ボルト未満 のエネルギの電子線を照射され た原料大豆より豆乳を製造する ことを特徴とする、豆乳の製造 方法。

った。 【発明の詳細な説明】 material soybean to which in the electron beam of the energy of less than a 1,000,000 electronvolt is irradiated, while being rotated by physical effect of a vibration, a ultrasonic wave, a wind force, stir, etc.

[DETAILED DESCRIPTION OF INVENTION]

[00001]

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、豆乳の製造方法に関し、特に、風味、保存性および 加工適性等の点において高い品質を有する豆乳の製造方法に関 する。

[0002]

【従来の技術】

豆腐、油揚げなどの種々の加工 食品に用いられるほか飲用とし ても調製される豆乳は、良質の タンパク質や、人体に有効な機 能性成分を多く含んでいる。一 方、このように栄養に富む豆乳 は、微生物を繁殖させやすく、 腐敗しやすい食品である。

[0003]

図1に、豆腐、油揚げなどの加工食品に用いられる豆乳の一般的な製造方法を示す。原料大豆は、水に浸漬され、次いでされて、大豆汁(呉)にされる。得られた具は、煮沸(加熱)られて、豆乳とは、加水のようにして得られる。これ、凝固、圧搾成形工程等を経

[TECHNICAL FIELD]

This invention relates to the manufacturing method of soybean milk.

Specifically, it relates to the manufacturing method of the soybean milk which has high quality in flavor, preservability, and the processing_suitability.

[0002]

IPRIOR ART]

It is used for various processed foods, such as tofu and a fried beancurd. The soybean milk prepared also as drinking is containing a lot of protein of good quality, and the effective functional component in a human body.

On the other hand, the soybean milk which is thus rich in a nutrition is easy to breed microorganisms. It is the foodstuffs which are easy to decompose.

[0003]

The general manufacturing method of the soybean milk used for processed foods, such as tofu and a fried beancurd, is shown in Figure 1

A raw material soybean is immersed to water. Subsequently it fragments.

It is made to soybean juice (soy bean extract).

The obtained soy bean extract is boiled (heating). It is applied to a compression * filtration process.

[0'0 0.4]



.て、豆腐、油揚げなどの加工食 品にされる。

図2に、一般的な飲料用豆乳の製造方法を示す。脱皮された形皮された。脱皮されたでは、粉砕される。磨水とともにかかれる。磨砕にかり、タンパク質その他の成分が抽出され、次に分離工程らのでは、脱臭、調合、均質はよび充填工程を経て飲料用豆乳として供される。

[0005]

豆乳の原料である大豆には菌がしていずれの原料である大豆に細菌がしていずれの地であるため、おいまでは、 一切では、 一

[0006]

飲料用豆乳の製造においては、 その流通のため、比較的厳しい 条件での加熱殺菌が行なわれ る。そのような厳しい加熱殺菌 は、大豆タンパク質の変性、フ レーバの劣化、焦げ臭などの不 快臭を引き起こし得る。

Soybean milk and bean curd lees separate. Soybean milk thus obtained is used as processed foods, such as tofu and a fried beancurd through coagulation, a compression formation process, etc.

[0004]

The manufacturing method of the general soybean milk for drinks is shown in Figure 2.

The raw material soybean by which the peeled was carried out is ground. Subsequently it heats with a hot water.

The component of protein others is extracted by fragmenting. Next bean curd lees are removed in an separation process. The soybean milk liquid obtained is used for as soybean milk for drinks through deodorizing, preparation, homogenisation, sterilization, and the packing process.

[0005]

The bacteria which form a heat-resistant spore have adhered to the soybean which is the raw material of soybean milk, mostly. Therefore, the heating process mentioned the above of doing the role which restrains the number of bacteria, also in any process is contained.

Moreover, when producing in particular soybean milk for drinks, the process which makes the lipoxygenase which causes deactivate by heating is taken in order to restrain grassy smell peculiar to a soybean.

Deodorizing is also performed. A flavor is added.

100061

In manufacture of the soybean milk for drinks, heating sterilization on comparatively severe conditions is performed for the distribution.

Such severe heating sterilization can set up unpleasant smells, such as denaturation of soybean protein, deterioration of a flavor, and a burnt deposits smell.



[0007]

豆腐などの加工食品に用いられ る豆乳においては、その成分で ある球状タンパク質の解脆状態 が重要となる。豆腐などの最終 製品の流通において求められる 保存日数を維持するためには、 豆乳の製造において比較的厳し い加熱条件が必要になる。その ような加熱条件では、豆乳中の タンパク質は過度に変性してい る場合が多く、最終製品の弾力、 硬さ、歩留まりなど、品質に関 わる加工適性は低下している。 加工食品用の豆乳の製造におい て、加水量は比較的少なく、ま た大豆汁 (呉) の加熱は蒸気を 用いて行なわれるため、均一な 加熱を行ない難い。このため、 豆乳の製造における加熱工程に おいて望ましい殺菌効果は得ら れ難い。豆腐などの最終製品の 日持ちを良くするため、豆乳の 製造においてより厳しい加熱工 程を用いることが望ましいが、 そのような厳しい加熱によれ ば、豆乳の加工適性は低下し、 風味は損なわれていく。

[0008]

上述したように、風味、保存性 および加工適性をすべて望まし いレベルに維持しながら豆乳を 製造することは困難なことであ った。

[0009]

【発明が解決しようとする課 題】

本発明の目的は、風味および加

[0007]

In the soybean milk used for processed foods, such as tofu, the brittle condition of the globular protein which is the component consists important.

In order to maintain the preservation days for which it requires in a distribution of final products, such as bean curd, comparatively severe heating conditions are needed in production of soybean milk.

On such heating conditions, protein in soybean milk is denatured in many cases too much. The processing_suitability in connection with quality, such as the elastic texture of a final product, hardness, and the yield, is reduced.

In manufacture of the soybean milk for processed foods, an additional water amount is comparatively small. Moreover since a heating of soybean juice (soy bean extract) is performed using a vapor, it seldom performs a uniform heating.

For this reason, a desirable sterilization effect is not obtained in the heating process in manufacture of soybean milk.

In order to improve storable duration of final products, such as tofu, it is desirable to use a severer heating process in manufacture of soybean milk.

However, according to such a severe heating, the processing_suitability of soybean milk reduces. Flavor is impaired.

[8000]

It was the difficult thing to produce soybean milk, maintaining all of flavor, a preservability, and the processing_suitability on a desirable level, as mentioned the above.

[0009]

[PROBLEM ADDRESSED]

Objective of the invention is providing soybean milk with a high quality which enhanced the preservability by restraining the number of



工適性を望ましいレベルに維持 しながら、微生物数が抑えられ ることによって保存性が高めら れた品質の高い豆乳を提供する ことである。

microorganisms, maintaining flavor and the processing_suitability on a desirable level.

[0010]

[0010]

【課題を解決するための手段】 本発明者は、低エネルギの電子 線を表面に万遍なく照射するこ とにより品質を変化させること なく殺菌処理された大豆を豆乳 の製造に用いれば、微生物数を 抑えつつ、風味および加工適性 について好ましい品質を有する 豆乳を製造することができるこ とを見出し、本発明を完成させ るに至った。すなわち、本発明 による豆乳の製造方法は、振動、 超音波、風力、攪拌等の物理的 作用により回動させられながら 100万電子ボルト未満のエネ ルギの電子線を照射された原料 大豆より豆乳を製造することを 特徴とする。

[0011]

【発明の実施の形態】

本発明において、原料大豆には、 丸大豆、大豆の割砕物など、豆 乳の原料となる大豆をすべて用いる。 大豆には、通常用豆、 直常用豆を可能力 がある大豆をはじめ、青大豆 となる大豆を見む含まれる。 黒大豆などの色豆も含まれる。 とこれた大豆を原料大豆とび 類において特において特において をして をして にはいるものではなく、たとえば、

[SOLUTION OF THE INVENTION]

This inventor uses the soybean by which the sterilization process was carried out for manufacture of soybean milk, without changing quality by irradiating the electron beam of a low energy uniformly on the surface. Soybean milk which has preferable quality in flavor and the processing suitability can be produced, restraining the number of microorganisms. An above is discovered.

It was made to come to complete this invention.

That is, the manufacturing method of the soybean milk by this invention produces soybean milk from the raw material soybean irradiated by the electron beam of the energy of less than a 1,000,000 electronvolt, being made to rotate by physical effect of a vibration, a ultrasonic wave, a wind force, stir, etc.

It is characterized by the above-mentioned.

[0011]

[Embodiment]

In this invention, the thing crushed of a unprocessed soybean and a soybean etc. contains all the soybeans used as the raw material of soybean milk in the raw material soybean.

A soybean includes the yellow soybean generally used, and colored beans, such as a blue soybean and a black soybean, are also contained in it.

When using the crushed soybean as a raw material soybean, in particular the form and particle size are not limited in this invention. For



半割り、四つ割り、あるいはそれ以下に細かく割砕されたものまで、広い範囲のものが割砕された大豆として含まれる。

example, there are the thing halved, four-divided, or crushed more finely. The thing of a wide range is contained as a crushed soybean.

[0012]

本発明において、大豆またはそ の割砕物に、100万電子ボル ト未満のエネルギで取出された 電子線が照射される。本発明で は、本質的に透過力が弱いもの であり、原料大豆の表層部にし か到達することができないとい う性質をもった電子線を用いる ことができる。電子線源として は、スキャン型電子線照射装置 とエリアビーム型電子線照射装 置とがあるが、本発明にはエリ アビーム型電子線照射装置を用 いることが好ましい。原料大豆 において、微生物は一般にその 表面に存在する。したがって、 本発明では、その表面に存在す る微生物の殺菌を目的として、 100万電子ボルト未満のエネ ルギの電子線(ソフトエレクト ロン)を好ましく利用すること ができる。ここで、ソフトエレ クトロンとしては、エネルギが 150~250keVの電子線 が好ましい。対象とする原料大 豆の微生物による汚染の度合 い、その大きさ、形状などを考 慮してこの範囲内で適切なエネ ルギの電子線を選択することが できる。たとえば、原料大豆に 対して160keV~180k e Vのソフトエレクトロンを好 ましく照射することができる。

[0013]

原料大豆への電子線の照射時間

[0012]

In this invention, the electron beam taken out with the energy of less than a 1,000,000 electronvolt is irradiated to a soybean or its crushed.

In this invention, a penetrating power is essentially weak.

The electron beam with the characteristic which can reach only the surface layer part of a raw material soybean can be used.

As source of an electron beam, there are scan type electron beam irradiation apparatus and area beam type electron beam irradiation apparatus.

However, it is preferable to use area beam type electron beam irradiation apparatus for this invention.

In a raw material soybean, microorganisms exist in the surface generally.

Therefore, the electron beam (soft electron) of the energy of less than a 1,000,000 electronvolt can be preferably utilized in this invention for the purpose of sterilization of the microorganisms which exist in the surface.

Here, as a soft electron, the electron beam of 150-250keV has a preferable energy.

The degree of the contamination by the microorganisms of the raw material soybean made objective, its size, form, etc. are considered. The electron beam of a suitable energy can be selected within the range of this.

For example, the soft electron of 160keV-180keV can be preferably irradiated to a raw material soybean.

[0013]

The irradiation time of the electron beam to a



は、ビーム量によって異なって くるが、微生物による汚染の度 合い、原料大豆の大きさ、形状、 その量などを考慮して適宜決定 すればよい。一方、原料大豆が 受ける電子線の量は、5~15 kGyの範囲が好ましく、5~ 10kGyの範囲がより好まし い。上述したエネルギの範囲ま たは上述した線量の範囲におい て、効果的な原料大豆の殺菌を 行なうことができ、しかもその ようにして殺菌された原料大豆 を用いれば、風味および加工適 性の良好な豆乳を製造すること ができる。

[0014]

本発明において、電子線は、大 気雰囲気下で直接原料に照射す ることができる。取出される電 子線のエネルギが比較的低いた め、原料は包装部材等によって 覆われることなく直接電子線に 晒されるのが望ましい。また、 原料に電子線を照射するにあた り、原料を非酸化性雰囲気で覆 ってもよい。非酸化性雰囲気に は、窒素ガス雰囲気、アルゴン 等の不活性ガス雰囲気、真空等 がある。電子線の照射時に、窒 素ガス、または不活性ガスを原 料に吹きかけながら電子線を照 射してもよいし、電子線が照射 されるチャンバ内を窒素ガス雰 囲気、不活性ガス雰囲気または 真空としてもよい。非酸化性雰 囲気下で原料に電子線を照射す ることによって、風味、加工適 性などの品質の劣化をさらに抑 制することができる。

raw material soybean changes with amounts of beams.

However, what is sufficient is just to consider the degree of the contamination by microorganisms, the size of a raw material soybean, form, its quantity, etc., and to determine suitably.

The quantity of an electron beam which a raw material soybean receives on the other hand has the desirable range of 5-15kGy. The range of 5-10kGy is more preferable.

An effective raw material soybean can be sterilized in the range of the energy mentioned the above, or the range of a dose mentioned the above. And if the raw material soybean sterilized by making it such is used, flavor and favorable soybean milk of the processing_suitability can be produced.

[0014]

In this invention, an electron beam can be irradiated in a direct raw material under an atmospheric condition.

Since the energy of the electron beam taken out is comparatively low, as for a raw material, being exposed to a direct electron beam is desirable, without covering with the packaging member etc.

Moreover, in order to irradiate an electron beam in a raw material, a raw material may be covered in non-oxidizing atmosphere.

There are inert gas atmosphere, such as nitrogen gas atmosphere and argon, a vacuum, etc. in non-oxidizing atmosphere.

It may irradiate an electron beam, blowing nitrogen gas or inert gas on a raw material at the time of irradiation of an electron beam. It is good also as nitrogen gas atmosphere, inert gas atmosphere, or a vacuum in the inside of the chamber by which an electron beam is irradiated.

By irradiating an electron beam in a raw material in a non-oxidizing atmosphere, deterioration of quality, such as flavor and the processing_suitability, can be suppressed further.



[0015]

本発明では、原料大豆の表面に 電子線を万遍なく照射するた め、大豆またはその割砕物を回 動させる。このような回動は、 たとえば、原料に互いに平行で ない少なくとも2方向、たとえ ば横方向と縦方向または水平方 向と垂直方向に振動を与えるこ とによりもたらすことができ る。また、超音波、風力、ミキ シングなどの物理的作用により 回動させることも可能である。

[0016]

本発明では、たとえば図3およ び図4に示す回動装置を用いる ことができる。回動装置の上部 には、トレイ載置台2が設けら れ、その上に試料トレイ1が載 置される。トレイ載置台2の下 には、振動器4および振とう器 5が直列に並べられている。振 動器4および振とう器5から発 生する振動および振とうは、ト レイ載置台2に接続される伝動 具3によって伝えられる。 伝動 具3には、スプリングが好まし く用いられる。振動器4および 振とう器5には、電源スイッチ 6を介して電力が供給される。 さらに、作動用スイッチ7(振 動器作動用)および作動用スイ ッチ8 (振とう器作動用)、なら びにスピードコントローラ 9 (振動器用) およびスピードコ ントローラ10(振とう器用) が設けられ、振動器4および振 とう器5についてそれぞれの操 作が制御できるようになってい る。振動器4および振とう器5 は、箱11内に収容され、箱1

[0015]

Since an electron beam is uniformly irradiated on the surface of a raw material soybean, a soybean or its crushed is made to rotate in this

Such rotation can be brought by giving vibration to at least two ways which are not mutually parallel to a raw material, for example, transverse direction and a longitudinal direction, or horizontal direction and vertical direction.

Moreover, it can also be made to rotate by physical effect of a ultrasonic wave, a wind force, mixing, etc.

[0016]

In this invention, the rotation apparatus shown, for example, in Figure 3 and a Figure 4 can be

The tray mount stand 2 is provided to the upper part of a rotation apparatus, and the sample tray 1 is mounted on it.

The vibrator 4 and the shaking device 5 are serially arranged in under the tray mount stand 2.

A vibration and the shaking which are generated from the vibrator 4 and the shaking device 5 are conveyed the transmission tool 3 connected to the tray mount stand 2.

A spring is preferably used for transmission tool 3.

An electric power is supplied to the vibrator 4 and the shaking device 5 through a power supply switch 6.

Furthermore, the switch for an operation 7 (for a vibrator operation), the switch for an operation 8 (for a shaking device operation), the speed controller 9 (for shakers), and the speed controller 10 (for shakers) are provided. Each operation can be controlled now about the vibrator 4 and the shaking device 5.

The vibrator 4 and the shaking device 5 are accommodated in a box 11. A the abovementioned switch, a controller and the electric power unit lamp 12, the vibrator lamp 13, the shaking device lamp 14, the fuse 15, and the



1には、上記スイッチおよびコ ントローラ、ならびに電源ラン プ12、振動器ランプ13、振 とう器ランプ14、ヒューズ1 5およびアジャストボルト16 が設けられている。本実験例で 用いられた装置本体(箱で覆っ た部分)は、幅35cm×奥行 き30cm×高さ30cm (試 料トレイ上端までの高さは45 cm) の寸法を有していた。 ト レイはプラスチック製であっ た。トレイの寸法は幅30cm ×奥行き9cm×深さ3.5c mであった。トレイ載置台上の トレイの振幅は3cm、上下動 は0.2 cmに設定された。な お、本発明に用いることのでき る回動装置の材質、寸法、構成、 設定条件等は、上述したものに 限定されることなく、その使用 目的等に応じて適宜変更するこ とができる。

[0017]

電子線による殺菌工程において は、まず、回動装置を電子線発 生装置の下に置くとともに、装 置を起動させるため、電源(図 示省略)と接続する。次いで、 殺菌を必要とする原料大豆の適 当量を試料トレイ1に収容す る。トレイ1をトレイ載置台2 に取付け、電源スイッチ6をO Nにする。さらに、振動器作動 用スイッチ7および振とう器作 動用スイッチ8をそれぞれON にして振とう器および振動器を 同時に作動させる。振動器4お よび振とう器5によって発生し た振動と振とうは、伝動具3を 介してトレイ載置台2に伝えら

adjustment bolt 16 are provided to the box 11.

The device main body (part covered with the box) used in this example of experiment had the size with a width of 35 cms * depth of 30 cms * height of 30 cms (the height to a sample tray upper end is 45 cms).

The tray was made from plastic.

The size of a tray was in width of 30 cms * depth of 9 cms * depth of 3.5 cms.

The amplitude of the tray on a tray mount stand was set as 3 cms. The vertical motion was set as 0.2 cms.

In addition, the material of the rotation apparatus which can be used for this invention, a size, constitution, setting conditions, etc. are limited to what was mentioned the above, and are twisted. It can alter suitably depending on the purpose of use etc.

[0017]

In the sterilization process by the electron beam, while putting a rotation apparatus on the bottom of an electron beam generator, in order to start an apparatus first, it connects with an electric power unit (illustration omission).

Subsequently, the suitable amount of the raw material soybean which needs sterilization is accommodated in the sample tray 1.

A tray 1 is mounted in the tray mount stand 2. A power supply switch 6 is turned ON.

Furthermore, the switch for a vibrator operation 7 and the switch for a shaking device operation 8 are respectively turned ON, and a shaking device and a vibrator are made to operate simultaneously.

A vibration and the shaking which were generated with the vibrator 4 and the shaking vessel 5 are told to the tray mount stand 2 through the transmission tool 3. Thus the raw



れ、それによって試料トレイ1 内の原料大豆は縦方向の振動と 横方向の振とうが与えられ、回 動する。スピードコントローラ 9とスピードコントローラ10 によってそれぞれ振動器4およ び振とう器5の動きを調節す る。この調節により、試料トレ イ1内の原料大豆が均一かつ適 当に回動するようになる。縦方 向の振動は、たとえば10~1 00サイクル/秒の範囲とする ことができ、横方向の振とうは 秒の範囲とすることができる。 原料大豆の形状、大きさ、比重、 量等に応じて、これらの速度を 調節し、適当な回動状態を与え ることができる。なお、振動と 振とうのどちらか一方のみを与 える場合、それらの速度を変化 させても、すべての原料大豆を 回動させて電子線を均一に照射 することは困難となり、殺菌効 率が著しく低下する。

[0018]

上述した装置により原料大豆を 回動させながら電子線発生装置 からソフトエレクトロンを照射 して殺菌を行なう。この場合、 電子線発生装置の照射窓からト レイ底面までの距離は30cm 程度までであり、好ましくは5 ~20cm程度である。この距 離が短すぎると、原料大豆表面 を均一に殺菌することが難しく なる傾向にあり、離れすぎると 十分な殺菌効果が得られなくな る傾向にある。原料大豆を回動 させながらソフトエレクトロン を所定時間照射することによっ

material soybean in the sample tray 1 is imparted a vibration of a longitudinal direction. and the shaking of a transverse direction, and rotates.

A motion of the vibrator 4 and the shaking device 5 is respectively adjusted by the speed controller 9 and the speed controller 10.

By this control, the raw material soybean in the sample tray 1 rotates uniformly and suitably.

The vibration of a longitudinal direction can be made into the range of 10-100 c.p.s.s, for example. The shaking of a transverse direction can be taken, for example, as the range of 1-100 c.p.s.s

These velocities are adjusted depending on たとえば $1\sim1~0~0$ サイクル/ form of a raw material soybean, size, specific gravity, and quantity etc. Suitable rotation condition can be given.

> In addition, when only one of a vibration and the shakings is given, even when it changes those velocity, making all raw material soybeans rotate and irradiating an electron beam uniformly consists difficult.

A sterilization efficiency reduces remarkably.

[8100]

It sterilizes by irradiating a soft electron from an electron beam generator, making a raw material soybean rotate with the apparatus mentioned the above.

In this case, the distance from the irradiation window of an electron beam generator to a tray base is up to about 30 cms.

Preferably, it is about 5-20 cms.

When this distance is too short, it is in the trend which sterilizing the raw material soybean surface uniformly becomes difficult.

When separating too much, it is in the trend to stop obtaining sufficient sterilization effect.

Effective sterilization is performed by carrying out prescribed time irradiation of the soft electron, making a raw material soybean rotate.



て効果的な殺菌が行なわれる。

[0019]

電子線照射装置には、たとえば 図5に示すような装置を用いる ことができる。電子線照射装置 20において、電子線は、フィ ラメント電源22に接続された タングステンフィラメント21 から発生する。発生された電子 は、直流高圧電源25に接続さ れた加速電極24を有する加速 管23によって加速される。加 速電圧は、分圧抵抗26によっ て調節することができる。加速 管23を通過する電子流31 は、走査コイル27を経て走査 管28に導かれる。加速管23 および走査管28内は真空ポン プ29によって真空状態に保た れている。走査管28に導かれ た電子流は薄い金属箔、たとえ ばチタン箔からなる照射窓箔3 2を介して外に取出される。本 発明において、この取出される 電子線のエネルギ(加速電圧) は、1MeV未満である。取出 された電子流31 (電子線) は 殺菌処理をすべき原料33に照 射される。原料33は、照射窓 箔32から適当な距離におい て、上述したような装置によっ て回動されている。

[0020]

電子線発生装置から照射された ソフトエレクトロンが原料に当 たるときのエネルギは、下記の 計算式によって求めることがで きる。

[0021]

[0019]

The apparatus which is shown, for example, in Figure 5 can be used for electron beam irradiation apparatus.

In the electron beam irradiation apparatus 20, an electron beam is generated from the tungsten filament 21 connected to the filament electric power unit 22.

The generated electron is accelerated by the accelerating tube 23 which has the acceleration electrode 24 connected to the direct flow high voltage power supply 25.

An acceleration voltage can be adjusted by the potential-divider resistance 26.

The electron current 31 which passes through an accelerating tube 23 is guided to the scanning tube 28 through the scanning coil 27.

The inside of the accelerating tube 23 and the scanning tube 28 is maintained in a vacuum with the vacuum pump 29.

The electron current guided to the scanning tube 28 is taken out outside through the irradiation window foil 32 which consists of a thin metallic foil, for example, titanium foil.

In this invention, the energy (acceleration voltage) of this electron beam taken out is less than 1 MeV.

The taken electron current 31 (electron beam) is irradiated by the raw material 33 which should carry out a sterilization process.

The raw material 33 is rotated with the apparatus which was mentioned the above in a suitable distance from the irradiation window foil 32.

[0020]

An energy in case the soft electron from the electron beam generator irradiates a raw material, can be calculated by the following calculation formula.

[0021]



電子のエネルギ(k e V) =元のエネルギ(k e V) -阻止能($k e V \cdot c m^2 / g$) ×物質の厚さ(c m) ×比重($g / c m^3$)

たとえば、電子線発生装置出口 直近(チタン窓箔の内側)での 電子エネルギが160keVの とき、該装置出口(チタン窓箔 の外側) での電子エネルギは、 上式に、チタンの阻止能:22 87keV·cm²/g (IC RU REPORT37, St opping Powers Electrons for Positrons, and 84頁, 1984年10月1日 発行参照)、物質(チタン窓箔) の厚さ: 0.005cm、比重: 4. 54g/cm³を代入して、 108.1keVとして算出さ れる。

[0022]

殺菌すべき原料が電子線発生装 置から5cm離れた位置にある 場合、原料に当たるときの電子 エネルギは、空気の阻止能:3 637keV·cm²/g (I CRU REPORT 37, Stopping Power Electron for Positron and s, 120頁, 1984年10 月1日発行参照)、物質の厚さ: 5 c m、比重:1.20×10⁻³ g/cm³を上式に代入して、 86.3keVとして算出され る。該装置から原料が20cm 離れた位置にある場合、原料に 当たるときの電子エネルギは、 同様の計算により20.8ke

Electronic energy (keV) = An original energy (keV) - Stopping power (keV*cm2/g) * Thickness of substance (cm) * Specific gravity (g/cm3)

For example, when the electronic energies in an electron beam generator outlet closeness (inner side of a titanium window foil) are 160keVs, the electronic energy in this apparatus outlet (outer side of a titanium window foil) is calculated as 108.1keV by substituting the stopping power of titanium : 2287keV*cm2/g (See ICRU REPORT37, Stopping Powers for Electrons and Positrons 84 pages, 1st October, 1984 issue), thickness of a substance (titanium window foil): 0.005cm, and specific gravity: 4.54 g /cm3 into the above formula.

100221

When the raw material which should be sterilized is in 5 cm separated position from an electron beam generator, the electronic energy when hitting a raw material is calculated as 86.3keV by substituting stopping power of air: 3637keV*cm2/g (see ICRU REPORT 37, Stopping Powers for Electrons and Positrons, 120 pages, 1st October, 1984 issue), Thickness of a substance: 5 cms, and Specific gravity: 1.20*10-3 g/cm3 into the formula.

86. It is calculated as 3keV.

When a raw material is in 20 cm separated position from this apparatus, the electronic energy when hitting a raw material will be 20.8keVs by similar calculation.



Vとなる。

[0023]

一方、電子線発生装置からの電子線発生装置からのをとり、100mmの当時では、100mmの当時では、100mmの当時では、100mmの当時では、100mmの当時では、100mmの当時では、100mmのようでであり、100mmのようでであり、100mmのようでであり、100mmのようでであり、200mmの場合は100mmのようでであり、200mmのようでであり、200mmのようでであり、200mmのようでは100mmのようでは100mmのようでは100mmのようでは100mmのようでは100mmのようでは100mmので100mmので10

[0024]

豆乳の製造において、上述して きた殺菌工程の後は、浸漬工程、 磨砕工程、煮熟(加熱)工程、 分離工程などの豆乳の製造に必 要な種々の工程を適宜行なうこ とができる。たとえば、豆腐な どの加工食品に用いる豆乳を製 造する場合、上述したように電 子線処理された大豆またはその 割砕物を、水に浸漬する。浸漬 用の水は、加熱またはミクロ濾 過等によって処理された微生物 数の少ないものが望ましい。浸 漬工程の後、必要に応じて加水 しながら磨砕を行なって、大豆 汁(呉)を得ることができる。 呉に、必要に応じて消泡剤等を 添加し煮沸(加熱)し、次いで 圧搾、濾過等の分離工程によっ て、おからを分離して豆乳を得 る。この煮沸(加熱)工程にお ける温度は、たとえば80℃~ 100℃とすることができる が、本発明では、電子線処理に より原料大豆に付着する微生物

[0023]

On the other hand, the electronic energies from an electron beam generator are 250keVs.

When the distance from this apparatus to a raw material is 5 cms, the electronic energy when hitting a raw material will be 194.2keV by similar calculation.

Moreover, the electronic energies from an electron beam generator are 250keVs.

When the distance from this apparatus to a raw material is 20 cms, the energy when hitting a raw material serves as 149.6keVs.

[0024]

In manufacture of soybean milk, after the sterilization process mentioned the above can perform suitably various process necessary for manufacture of soybean milk, such as an immersion process, the fragmenting process, the boiling (heating) process, and an separation process.

For example, when producing soybean milk used for processed foods, such as tofu, the soybean or its crushed which is subjected to the electron beam process as mentioned the above, is immersed in water.

As for water for an immersion, what has the few number of microorganisms processed by a heating or micro filtration is desirable.

It fragments after an immersion process, while adding water depending on the need. Soybean juice (Soy bean extract) can be obtained.

To Soy bean extract, an antifoamer etc. is added and boiled depending on the need (heating).

Subsequently according to separation processes, such as compression and filtration, bean curd lees are separated and soybean milk is obtained.

Temperature in this boiling (heating) process can be made into 80 degree C - 100 degree C,



の数を顕著に減らすことができ るため、煮沸(加熱)をより低 い温度で行なうことができる。 より低い温度で加熱を行なえ ば、風味および豆乳の加工適性 についてより好ましい品質が得 られる。このようにして得られ る豆乳は、微生物数が少ないも のであり、そのような豆乳を用 いて豆腐等の加工食品を製造す れば、日持ちの良い製品を得る ことができる。また、飲料用の 豆乳を製造する場合、低エネル ギの電子線により殺菌処理した 原料大豆について、脱皮を行な い、必要な抽出工程に供するこ とができる。一方、原料大豆の 脱皮を行なわずに抽出工程に供 することもできる。皮の部分に は、渋味やえぐみの原因となる 成分が含まれているが、人体に 有用な生理活性物質であるイソ フラボノイドもかなり含まれて おり、脱皮を行なわずに抽出を 行なえば、これらの有効成分を 活用することができる。さらに、 脱皮を行なった原料大豆に電子 線処理を行なってもよい。 電子 線処理された原料大豆の抽出に おいては、たとえば粉砕、粉砕 物の熱水による加熱、磨砕等を 行なうことができる。熱水によ る加熱は、たとえば、80℃~ 100℃の範囲の温度において 行なうことができるが、本発明 では、電子線処理により大豆に 付着する微生物の数が顕著に減 らされているため、より低い温 度で熱水加熱を行なうことがで きる。以上の工程によってタン パク質その他の成分を抽出した 後、遠心分離等の分離によって

for example.

However, the number of microorganisms which adheres to a raw material soybean by electron beam process can be reduced notably in this invention. Therefore, it can boil at lower temperature (heating).

If it heats at lower temperature, quality more preferable about the processing_suitability of flavor and soybean milk will be obtained.

Thus the soybean milk obtained has the few number of microorganisms.

An nonperishable product can be obtained if processed foods, such as bean curd, are produced using such soybean milk.

Moreover, when producing soybean milk for drinks, a peeled is performed about the raw material soybean which carried out the sterilization process by the electron beam of a low energy. A necessary extraction process can be presented.

On the other hand, an extraction process can also be presented, without performing the peeled of a raw material soybean.

The component which astringency and acridity cause is contained in the part of a skin. However, the iso flavonoid which is a useful bioactive substance is also considerably contained in the human body.

If it extracts, without performing a peeled, these active ingredients are utilizable.

Furthermore, an electron beam process may be performed to the raw material soybean which peeling.

In extraction of a raw material soybean by which the electron beam process was carried out, grinding, the heating by the hot water of a ground material, fragmenting, etc. can be performed.

The heating by the hot water can be performed in the temperature of the range of 80 degree C - 100 degree C, for example.

However, the number of microorganisms which adheres to a soybean by electron beam process is reduced notably in this invention. Therefore, a hot water heating can be performed at lower temperature.

After the above process extracts the component



おからを除去し、豆乳液を得る。 得られた豆乳液に、必要に応じ て脱臭を施すことができるが、 抽出における加熱温度が低く不 快臭が少なければ、脱臭を行な わなくともよい。豆乳液には、 必要に応じて栄養バランスを整 え飲みやすくするために食用植 物油脂、糖類、カルシウム、フ レーバ等が添加される。次いで、 均質化および殺菌工程を経て調 製された豆乳は容器に充填され る。充填前の殺菌工程では、通 常120℃数秒という高温殺菌 が行なわれるが、本発明によれ ば、より風味を損なうことのな い低温殺菌を用いることもでき る。以下、実施例により本発明 をより詳細に説明していくが、 本発明はこれらの実施例に限定 されるものではない。

[0025]

【実施例】

of protein others, bean curd lees are removed by separation of a centrifugation etc.

A soybean milk liquid is obtained.

Deodorizing can be given to the obtained soybean milk liquid depending on the need.

However, deodorizing does not need to be performed, if the heating temperature in extraction is low and an unpleasant smell is few.

In order to make nutrition balance to prepare and drink depending on the need, an edible vegetable oil and fat, saccharides, calcium, a flavor, etc. are added to a soybean milk liquid.

Subsequently, soybean milk prepared is packed by the vessel through homogenisation and a sterilization process.

At the sterilization process before packing, high temperature sterilization called several 120 degree C seconds is generally performed.

However, according to this invention, the pasteurization which does not impair flavor more can also be used.

Hereafter, the Example demonstrates this invention in detail.

However, this invention is not limited to these Examples.

[0025]

[Example]

The number of general living microbes is measured about each of 2 kinds of unprocessed soybeans (a pewter soybean made in U.S. and "Murayutaka" in Japan).

on various conditions, it was alike, it set, and sterilization by the electron beam was performed

In electron beam sterilization, the rotation apparatus which is shown in Figure 3 and 4 under the electron beam irradiation apparatus which is shown in Figure 5 is installed.

The electron beam was irradiated, making a soybean rotate.

As electron beam irradiation apparatus, the Nissin Corp. high voltage K.K. van * de * "graf" type electron accelerator was used.

The rated acceleration voltage of an



った。それぞれの電子線処理に おいて、170keVのエネル ギ (加速電圧) の電子線を照射 した。ビーム電流は5μΑであ った。回動装置の試料トレイに、 50~60gの大豆を重ならな いように載置した。電子線照射 窓から大豆までの距離は約17 cmであった。これに約5サイ クル/秒の横振動および約10 サイクル/秒の縦振動を与え て、大豆を回動させながら大気 雰囲気下で上記エネルギの電子 線を照射した。大豆に対し、3. 3分、5分、6.6分、10分、 30分それぞれ電子線を照射し た。照射して得られた各サンプ ルについて、それぞれ一般生菌 数、大腸菌群を測定した。電子 線処理5分、10分、30分の 各サンプルについては、大豆自 体に含まれる香気成分、および 大豆中のタンパク質のゲル化適 性についても調べた。大豆タン パク質のゲル化適性について は、10カ月(5月~3月)間 常温で保管された同じ大豆で、 電子線処理しなかったものにつ いても試験した。さらに、白目 大豆については、電子線処理を しなかったもの、ソフトエレク トロン処理したもの、γ線処理 したものについてそれぞれ酸価 を測定した。得られた結果を、 表1、表2、表3および表4に 示す。

apparatus was 0.2-4.0MeV.

In each electron beam process, the electron beam of the energy (acceleration voltage) of 170keV was irradiated.

The beam current was 5 micro-A.

It mounted so that a soybean (50-60g) might not be overlapped with the sample tray of a rotation apparatus.

The distance from an electron beam irradiation window to a soybean was about 17 cms.

About 5 c.p.s.s transverse oscillation and about 10-c.p.s. longitudinal oscillation are given to this. The electron beam of a the abovementioned energy was irradiated under the atmospheric condition, making a soybean rotate.

The electron beam was respectively irradiated to the soybean for 3.3 minutes, 5 minutes, 6.6 minutes, 10 minutes, 30 minutes.

About each sample irradiated and obtained, the number of general living microbes and the coliform group were respectively measured. It is the aromatic component contained in the soybean itself about each sample for electron beam process 5 minutes, 10 minutes, and 30 minutes.

And it investigated also about the gelling ability of protein in a soybean.

About the gelling ability of soybean protein, the thing which the same soybean stored at a normal temperature during 10 months (May through March), and did not carry out the electron beam process was also examined.

Furthermore, as for the pewter soybean, the acid value was respectively measured about that which did not carry out the electron beam process, the thing which carried out the soft electronic treatment, and the thing which carried out the gamma ray process.

The obtained result is shown in Tables 1 and Table 2, 3, and 4.

[0026]

【表1】

[0026]

[Table 1]



電子線による原料大豆殺菌の結果

サンプル	電子線	一般生菌数	大腸菌群	
	処理方法	(Cfu / g)	デゾ法	BGLB 法
白目大豆	無処理	1.1 × 10 °	·	
	2.5kGy,3.3 分	6.0 × 10	_	_
	3.75kGy, 5 分	3.0 × 10	-	_
	5 kGy, 6.6 分	0	-	-
ļ	7.5kGy, 10 分	0		-
	22.5kGy, 30分	0	-	
むらゆたか	無処理	1.4 × 10 3	<u> </u>	-
	7.5kĠy, 10 分	0		-
	22.5kGy, 30分	0		<u> </u>

Raw (L to R): Sample, Electron beam process, the number of general living microbes, the coliform group ("deso" method, BGLB method)
Column (top to bottom): Pewter soybean (no process, 2.5kGy, 3.3 minute),
Murayutaka (no process, 7.5kGy, 10 minute),

[0027]

[0027]

【表2】

[Table 2]

大豆の酸価測定結果

サンプル	大豆処理方法	酸化
白目大豆	無処理	0.29
	ソフトエレクトロン処理	0. 25
	γ線処理	0.30

Raw (L to R): Sample, soybeans process method, acid value Column: Pewter soybean (no process, soft electron beam process, gamma ray process)



[0028]

[0028]

【表3】

[Table 3]

大豆の香気成分分析の結果

サンブル	電子線	香気成分量 (内部標準に対する%)		
,	処理方法	ヘキサナール	ヘキサノール	
白目大豆	無処理	5.65	8.87	
	3.75kGy, 5 分	5.45	10.91	
	7.5kGy, 10 分	2.94 ***	11.76	
ļ	22.5kGy, 30 分	8.72	17.44	

Raw (L to R): Sample, Electron beam process, flavor component (% to the internal standard), (hexanal, hexanol)

Column (top to bottom): Pewter soybean (no process, 3.75kGy, 5 minute),

[0029]

[0029]

【表4】

[Table 4]

大豆タンパク質のゲル化適性試験の結果

サンプル	処理条件	加工適性指標
白目大豆	無処理	5. 36
	電子線処理 3.75kGy,5分	4. 94
	電子線処理 7.5kGy,10 分	4.88
	電子線処理 22.5kGy.30 分	5.01
	常温保管 10ヶ月	4. 35

Raw (L to R): Sample, process condition, processing suitability index Column (top to bottom): Pewter soybean (no process, electron beam process 3.75kGy, 5 minutes, electron beam process 7.5kGy, 10 minutes, electron beam process 22.5 kGy, 30 minutes, normal temperature preserved 10 moths)



[0030]

次に、電子線で5分、10分、 30分それぞれ処理して得られ た大豆を用いて豆乳を製造し た。豆乳の製造工程は図6に示 すとおりである。それぞれの時 間電子線が照射されたアメリカ 産白目大豆を粉砕した後、9 2℃に近い熱水とともに加熱を 行なった。大豆の5倍の重量の 熱水を用いた。加熱工程におい ては、品温が92℃に到達後5 分間保持した。次いで、遠心分 離により、おからを除去し豆乳 を得た。得られた豆乳中の固型 分は10.2~10.4%であ った。また、電子線処理を行な わなかった白目大豆について も、同様の方法によって豆乳を 製造した。

[0031]

得られた豆乳の一般生菌数を測 定した。その結果を表5に示す。 さらに、得られた豆乳について 日持ち試験を行なった。日持ち 試験では、35℃において5日 間豆乳を保存した後、一般生菌 数を測定した。得られた結果を 表6に示す。なお、参考のため、 市販の高温殺菌(加熱最高温度 ~120℃) された豆乳の試験 結果をあわせて表に示す。これ らの表から、電子線処理を施し た大豆より豆乳を製造すれば、 一般生菌数が少なく日持ちの良 い豆乳が得られることがわか る。

[0030]

Next, soybean milk was produced by the electron beam for 10 minutes for 5 minutes using the soybean which respectively processes and was obtained for 30 minutes.

The manufacturing process of soybean milk is as being shown in Figure 6.

After grinding the pewter soybean made in U.S. to which electron beam was irradiated for each duration, it heated with the hot water near 92 degree C.

The hot water 5 times the weight of a soybean was used.

In the heating process, the temperature of foods held 5 minutes after reaching 92 degree C.

Subsequently, by the centrifugation, bean curd lees were removed and soybean milk was obtained.

The solid content of the obtained soybean milk was 10.2-10.4%.

Moreover, soybean milk was produced by the similar method also with the pewter soybean which did not perform the electron beam process.

[0031]

The number of general living microbes of the obtained soybean milk was measured.

The result is shown in Table 5.

Furthermore, the storable duration examination was performed about the obtained soybean milk.

In the storable duration examination, after preserving soybean milk during 5 days in 35 degree C, the number of general living microbes was measured.

The obtained result is shown in Table 6.

In addition, the test result of the commercially available soybean milk which is subjected to high temperature sterilization (heating maximum temperature -120 degree C) is shown in table for reference.

These tables find that if soybean milk is produced from the soybean which performed



the electron beam process, the soybean milk with a small number of general living microbes and sufficient storable duration.

[0032]

[0032]

【表5】

[Table 5]

豆乳の生菌数剤定結果

サンプル	電子線	豆乳	一般性菌数	大陽菌群	
	殺菌方法	最高温度	(cfu / g)	デソ法	BGLB 法
白目大豆	無処理	92°C	1 1	-	-
	3.75kGy, 5 分	92°C	0	-	-
	7.5kGy, 10 3)	920	0	\ –	-
	22.5kGy,30 分	920	0		<u> </u>
市販の高	市販の高温教蘭された豆乳			-	

Raw (L to R): Sample, Electron beam sterilization, Soy milk highest temperature, the number of general living microbes, the coliform group ("deso" method, BGLB method)

Column (top to bottom): Pewter soybean (no process, 3.75kGy, 5 minute), commercially available soy milk sterilized at a high temperature

[0033]

[0033]

【表 6】

[Table 6]

豆乳の日持ち試験結果

サンプル	電子線	豆乳	一般性菌数	大腸菌群	
	殺菌方法	最高温度	(cfu ∕g)	デゾ法	BGLB 祛
白目大豆	無処理	920	1. 3×10*	_	-
	3.75kGy, 5 /)	920	0		-
	7.5kGy, 10 5	92°C	0	-	-
	22.5kGy,30 分	9 2 °C	0		
市販の高温殺菌された豆乳			0	-	<u> </u>



Raw (L to R): Sample, Electron beam sterilization, Soy milk highest temperature, the number of general living microbes, the coliform group ("deso" method, BGLB method)

Column (top to bottom): Pewter soybean (no process, 3.75kGy, 5 minute), commercially available soy milk sterilized at a high temperature

[0034]

また、得られた豆乳について香気成分の分析を行なった。得られた豆乳についる。それた結果を表7に示す。表に一次を適当なで電子線処理を通り、ででは、大豆について(ヘキサーのよび、中のするが少なかりでしまり、大青られる豆乳中ではあるが少なくなっている。

[0034]

Moreover, the aromatic component was analyzed about the obtained soybean milk.

The obtained result is shown in Table 7.

As shown in table, the quantity of the grassy smell component in the soybean milk obtained about the soybean which performed the suitable electron beam process (hexanal and hexanol), is a little bit lower than the quantity of the grassy smell component in the soybean milk obtained about the soybean which did not perform the electron beam process.

[0035]

[0035]

【表7】

[Table 7]

豆乳の香気成分分析の結果

サンプル	電子線	豆乳	香気成分量	
	処理方法	最高温度	内部標準に対する(%)	
		'	ヘキサナール	ヘキサノール
白目大豆	無処理	92°C	45.65	16.46
	3.75kGy、5分	92°C	42.48	12.1
İ	7.5kGy, 10 分	92°C	42.56	10.32
	22.5kGy,30 分	92℃	39.32	14.99

Raw (L to R): Sample, Electron beam process, Soy milk highest temperature, Flavor content (% to the internal standard), (hexanal, hexanol)

Column: Pewter soybean (no process, 3.75kGy, 5 minute),



[0036]

また、図6に示す工程において 加熱条件を120℃10分と し、電子線処理を施した白目大 豆および施さなかった白目大豆 について豆乳を製造し、香気 分の分析を行なった。その結 を表8に示す。加熱条件が を表8に示す。加熱条件が を表8に示す。加熱条件が を表8に示すが、豆乳中の 大豆を用いた方が、豆乳中の 臭み成分の量は少なかった。 [0036]

Moreover, in the process shown in Figure 6, heating conditions are made into C1 0 minute 120 degrees. Soybean milk is produced about the pewter soybean and the pewter soybean which did not perform the electron beam process which performed the electron beam process.

The aromatic component was analyzed.

The result is shown in Table 8.

When heating conditions were severe and the soybean which performed the electron beam process was used, the quantity of the grassy smell component in soybean milk was few.

[0037]

[0037]

【表8】

[Table 8]

豆乳の香気成分分析の結果

サンプル	電子線 処理方法	豆乳		
			ヘキサナール	ヘキサノール
白目大豆	無処理	120℃ 10 1	84.12	19.72
	7.5kGy, 10分	120℃ 10分	7,1. 75	15.03

Raw (L to R): Sample, Electron beam process, Soy milk heating condition, Flavor content (% to the internal standard), (hexanal, hexanol)

Column: Pewter soybean (no process, 7.5kGy, 10 minute)

[0038]

さらに、得られた豆乳および市 販の高温殺菌された凝固可能な 豆乳について加工適性の試験を 行なった。その結果を表9に示 す。電子線処理した大豆につい て得られる豆乳の加工適性は、 電子線処理を行なわなかった大 豆について得られる豆乳の加工 [0038]

Furthermore, the processing_suitability was examined about the obtained soybean milk and the commercially available soybean milk by which high temperature sterilization was carried out and which can be coagulated.

The result is shown in Table 9.

The processing_suitability of the soybean milk obtained about the soybean which carried out the electron beam process was almost equivalent to the processing_suitability of the



適性とほぼ同等であった。また、 以上の結果から明らかなよう に、本発明により得られる豆乳 は、市販の高温殺菌された豆乳 と同様に一般生菌数が少なくか つ日持ちが良いものであり、し かも市販の高温殺菌された豆乳 よりも加工適性により優れたも のであった。 soybean milk obtained about the soybean which did not perform the electron beam process.

Moreover, the result above fins that the soybean milk obtained by this invention has the few number of general living microbes like the commercially available soybean milk by which high temperature sterilization was carried out. And it is nonperishable.

And the commercially available soybean milk by which high temperature sterilization was carried out was excelled by the processing_suitability.

[0039]

[0039]

【表9】

[Table 9]

豆乳加工適性試験の結果

サンプル	原料大豆処理条件	最高温度	加工適性指標
白目大豆	無処理	92°C	5. 24
İ	電子線処理 3.75kGy,5分	92°C	5. 18
·	電子線処理 7.5kGy,10 分	92℃	5. 24
	電子線処理 22.5kGy,30 分	92°C	5. 24
市販の高温殺菌された豆乳			3. 52

Raw (L to R): Sample, Raw soy beans processing condition, the highest temperature, the processing suitability index

Column: Pewter soybean (no process, Electron beam process 3.75kGy, 5 minute), commercially available soy milk sterilized at a high temperature

[0040]

[0040]

【試験方法】

一般生菌数については、標準寒 天混釈平板培養法を用いた。す なわち、それぞれのサンプルに 滅菌生理食塩水を添加し、10

[Test method]

About the number of general living microbes, the standard agar mixing dilution flat plate culture method was used.

That is, the sterilization physiological saline is



倍および100倍、または30倍の混水 は300倍の混水 は300倍の混れの希には300倍の混れの希になる。それぞれの一下では一下では一下では一下では一下では一下では一下では一下では、100分割を出る。では、100分割をは、100分

added to each sample.

The mixing dilution culture solution which are 10 times and 100 times, or 30 times and 300 times was prepared.

It took in at a time 1 ml of each dilution mixed-solution on the Petri dish of 2 sheets at the sterilized target.

Subsequently, after sterilizing, about 20 ml dispensing of the standard agar medium retain heated (45-55 degree C) is carried out to a Petri dish.

After carrying out a mixing dilution, the surface is dried on a sterilized target.

It cultivated for 48 (+/-) 2 hours at 35 degree C (+/-) 1 degree C.

After that, all the colonies in the Petri dish which the colony has generated are counted. The mean value was taken.

[0041]

大腸菌群については、デゾキシ コレート混釈培養法による推定 試験およびBGLBガス発生試 験法による推定試験を行なっ た。デゾキシコレート混釈培養 法では、一般生菌数の場合と同 様に希釈混合液を調製し、10 倍または30倍希釈混合液をシ ャーレに無菌的に1mlずつ摂 取した。溶解後保温(45~5 5℃) しておいたデゾキシコレ ート培地を約20m1分注し、 混釈後、表面を無菌的に乾燥し、 35℃±1℃で20±2時間培 養した。明らかな赤色コロニー が2枚の平板に1個でも発育し た場合、陽性と判定した。BG LBガス発生試験法では、一般 生菌数の場合と同様にして希釈 混合液を調製し、10倍または 30倍希釈混合液を、BGLB 培地が分注されたダラム管入り 試験管に無菌的に1mlずつ摂 取した。35℃±1℃において

[0041]

About the coliform group, the presumed examination by the desoxycholate mixing dilution culture method and the presumed examination by BGLB gas evolution examination method were performed.

In a desoxycholate mixing dilution culture method, the dilution mixed-solution is prepared like the case of the number of general living microbes.

It took in at a time 10 times or 1 ml of 30 times dilution mixed-solutions on the Petri dish at the sterilized target.

After dissolving, about 20 ml dispensing of the desoxycholate medium retain heated (45-55 degree C) is carried out.

After carrying out a mixing dilution, the surface is dried on a sterilized target.

It cultured for 20 (+/-) 2 hours at 35 degree C (+/-) 1 degree C.

When at least one clear red colony grew on the flat plate of 2 sheets, it judged positive. In BGLB gas evolution examination method, the dilution mixed-solution is prepared like the case of the number of general living microbes.

It took in at a time 1 ml of the mixed-solutions diluted 10 times or 30 times in the test tube including the Durham's tube with which BGLB



48±2時間培養した後、ガス の発生の有無について調べた。 ガスが発生した場合、陽性と判 定した。

[0042]

大豆の酸価の測定においては、 サンプル大豆をウィレー大豆粉 砕機で粉砕し、得られた粉砕物 について、ソックスレー抽出器 を用いて石油エーテルで油を抽 出し、次いで湯煎で加温して石 油エーテルを除去した。得られ、 た大豆油を約10g精秤し、エ タノール:ジエチルエーテル (1:1) の混合液100ml を加えて油を溶解した。これに 指示薬としてBTB液を添加 し、0.1Nエタノールカリ標 準液で適定した。下記の式を用 いて酸価を求めた。この値が高 いほど脂質の酸化が進んでいる ことを示す。

[0043]

酸価= [5.611×エタノー ルカリ標準液適定量(ml)× F(エタノールカリの力価)]÷ サンプル重量

medium was dispensed at the sterilized target.

After culturing for 48 (+/-) 2 hours in 35 degree C (+/-) 1 degree C, it investigated about the generating existence of gas.

When gas generated it judged with it being positive.

[0042]

In a measurement of the acid value of a soybean, a "wiley" soybean grinder grinds a sample soybean. About the obtained ground material, oil is extracted by light petroleum using a Soxhlet extractor.

Subsequently it heated by the water bath and light petroleum was removed.

About 10g of the obtained soy bean oils is accurately weighed. 100 ml of the mixed-solutions of ethanol:diethyl ether (1:1) was added, and oil was dissolved.

BTB liquid is added to this as an indicator.

It titrated by 0.1N ethanol potash standard solution.

It calculated for the acid value using the following formula.

It is shown that oxidation of a lipid is progressing so that this value is high.

[0043]

Acid value = [5.611* Titration value (ml) of ethanol potash standard solution * F(potency of ethanol potash)] / sample weight The gelling ability of protein contained in the soybean itself was evaluated as follows.

A "wiley" soybean grinder grinds a sample soybean.

It is for the 200 ml Erlenmeyer flask in 20g of grinding soybeans, and 120g of distilled water 6 times as many as this. 30 minutes was heated in the constant temperature bath set as 60 degree C.

Subsequently, an extract is filtered through a nylon filter cloth.

It adjusted to 5% of the density about the obtained filtrate using distilled water.

The dispensing of every 10 ml of the liquids obtained is carried out to the spitz tube with the



l 容蓋付スピッツ管に10ml ずつ分注し、沸騰した湯浴中で 92℃において5分間加熱し た。急冷した後に凝固剤液(C a C l 2:グルコノデルタラク トン=1:1の10%溶液)を 3 m l 加え、攪拌後85℃ の湯浴中で5分間凝固反応させ た。冷却して10℃で遠心分離 し、ゲルの凝固性、保水性の測 定を行なった。60℃加温後の 抽出液の濃度、ゲル凝固性およ び保水性の値を用いて、指標を 数値化した。数値が高いほどゲ ル化適性が高いことを示してい る。評価として、数値が 5.5 以上であれば非常にゲル化適性 が高いことを意味する。数値が 4.5以上5.5未満であれば、 かなりゲル化適性があることを 意味し、数値が3.0以上4. 5未満は適性があることを意味 し、数値が3.0未満の場合適 性に欠けることを意味する。

[0044]

[0045]

香気成分評価試験はパージ・アンド・トラップ法およびGC/ MS分析を用いて以下のように

10 ml lid.

In 92 degree C, 5 minutes was heated in the boiled water bath.

After quenching, 0.3 ml (10% solution of CaCl2:glucono delta lactone =1:1) of the coagulation agent liquids is added. 5 minute coagulation reaction was carried out in the 85-degree C water bath after stir.

It cools and it centrifuges at 10 degree C. The measurement of the coagulation property of gel and a water retention was performed.

The index was evaluated using the value of the density of the extract after the 60 degree C heating, gel coagulation property, and a water retention.

If a numerical value is high, it is shown that a gelling ability is high.

If a numerical value is 5.5 or more as evaluation, it means that a gelling ability is very high.

If numerical values are 4.5 or more and less than 5.5, it means that there is a gelling ability considerably. If numerical values are 3.0 or more and less than 4.5, it means that there is an ability.

When a numerical value is less than 3.0, it means that an ability is missing.

[0044]

Also about the processing_suitability of soybean milk, the similar method as an examination of a gelling ability was used.

After adjusting a density to 5% about the obtained soybean milk using distilled water, the dispensing of every 10 ml of the soybean milk adjusted to the spitz tube with the 10 ml lid is carried out.

The similar process as an examination of a gelling ability was performed.

And, the similar method as a gelling ability evaluated.

[0045]

The aromatic component evaluation examination was performed as follows using the purge * and * trap method and the GC/MS analysis.



行なった。香気成分の捕集は、 図11に示すパージ・アンド・ トラップ装置40を用いて行な った。大豆のサンプル5gを入 れたパージ・アンド・トラップ 用ガラス容器41の中央に濾紙 42を入れたペトリ皿43を置 き、濾紙42上に内部標準とし て0.05%シクロヘキサノー ル水溶液15μ1を添加した。 一方、サンプルが豆乳の場合、 豆乳をガラス容器41に入れ、 1%シクロヘキサノール水溶液 20μ1を内部標準として豆乳 中に直接添加した。次いで密封 を行ない、40℃で10分間保 持した。その後、ガスボンベ4 4から窒素ガスを30ml/分 の流量で10分間パージした TA (60 \sim 後、Tenax 80メッシュ、200mg)を 充填したガラスカラム45で3 0分間香気成分を捕集し、さら に30分間窒素ガスを流し、水 分を除いた。香気成分を捕集し たガラスカラムをガスクロマト グラフに装着し、200℃で1 0分間加熱して捕集成分を脱着 した。キャリアガスによって導 入を行ない、液体窒素で冷却す ることによって捕集成分をキャ ピラリカラムの一部にクライオ フォーカシングさせた。ガスク ロマトグラフは質量分析計に接 続されており、GC/MSによ って捕集成分の分析を行なっ た。成分の同定は、ライブラリ サーチシステム(ITD800, FinniganMAT製)に よる検索と、標品の質量スペク トルおよびKorats dex(KI値)から行なった。

The gathering of an aromatic component was performed using the purge * and * trap apparatus 40 shown in Figure 11.

Petri dish 43 of the glassware for purge * and * traps 41 which put sample 5g of a soybean into which the filter paper 42 was put central is put. 15 microliters of cyclohexanol aqueous solution were added 0.05% as an internal standard on the filter paper 42.

On the other hand, when a sample is soybean milk, soybean milk is put into a glassware 41. It added directly into soybean milk, having used as the internal standard 20 microliters of cyclohexanol aqueous solution 1%.

Subsequently it sealed and was held at 40 degree C 10 minutes.

After that, 10 minutes of nitrogen gas were purged by the flow rate of 30 ml from the gas cylinder 44. An aromatic component is collected 30 minutes by the glass column 45 which packed Tenax TA (60-80 meshes, 200 mg).

Furthermore 30 minute nitrogen gas was passed and water content was excluded.

The glass column which collected the aromatic component is mounted to a gas chromatograph.

10 minutes was heated at 200 degree C, and the gathering component was desorbed.

It introduces by carrier gas. The cryo focusing of the gathering component was carried out to a part of capillary column by cooling by liquid nitrogen.

The gas chromatograph is connected to the mass spectrometer.

GC/MS analyzed the collection component.

The identification of a component was performed from the search by the library searching system (ITD800, product made from FinniganMAT), and the mass spectrum and Korats Index (KI value) of a preparation.

It analyzes about the hexanal and the hexanol which serve as the index of grassy smell of a soybean generally. The aromatic component was compared about each sample.



一般に大豆の青臭みの指標となるヘキサナールおよびヘキサノールについて分析を行ない、それぞれのサンプルについて香気成分の比較を行なった。

[0046]

[0046]

【発明の効果】

【図面の簡単な説明】

【図1】

加工食品用の豆乳を製造する一般的な方法を示す工程図である。

[図2]

飲料用豆乳の一般的な製造方法 を示す工程図である。

【図3】

本発明に用いる回動装置の一具体例を示す正面図であり、点線 部は内部の振動器と振とう器を 示している。

【図4】

図3に示す回動装置の側面図であり、点線部は内部の振動器と

[EFFECT OF THE INVENTION]

According to this invention, soybean milk which was excellent with the preservability can be produced, maintaining flavor and the processing_suitability to a favorable thing.

Moreover according to this invention, soybean milk which restrained grassy smell peculiar to a soybean can be prepared.

The soybean milk obtained by this invention is useful as various processed foods, such as tofu and a fried beancurd, and a drink.

[BRIEF EXPLANATION OF DRAWINGS]

[FIGURE 1]

It is the process drawing showing the general method of producing soybean milk for processed foods.

[FIGURE 2]

It is the process drawing showing the general manufacturing method of the soybean milk for drinks.

[FIGURE 3]

It is the front elevation showing one example of the rotation apparatus used for this invention.

The dotted line part shows an inside vibrator and an inside shaking device.

[FIGURE 4]

It is the side view of the rotation apparatus shown in Figure 3.

The dotted line part shows an inside vibrator



振とう器を示している。

【図5】

本発明に用いる電子線照射装置 の一具体例を示す模式図であ る。

【図6】

実施例において用いられた豆乳の製造方法を示す工程図である。

【図7】

実施例において香りの分析に用いられたパージ・アンド・トラップ装置を示す模式図である。

【符号の説明】

- 1 試料トレイ
- 2 トレイ載置台
- 3 伝動具
- 4 振動器
- 5 振とう器

【図1】

大豆 浸漬 磨砕 煮沸 丘神・濾過 むから

and an inside shaking device.

[FIGURE 5]

It is the model showing one example of the electron beam irradiation apparatus used for this invention.

[FIGURE 6]

It is the process drawing showing the manufacturing method of the soybean milk used in the Example.

[FIGURE 7]

It is the model showing the purge * and * trap apparatus used for the analysis of fragrance in the Example.

[EXPLANATION OF DRAWING]

- 1 Sample tray
- 2 Tray mount stand
- 3 Transmission tool
- 4 Vibrator
- 5 Shaking device

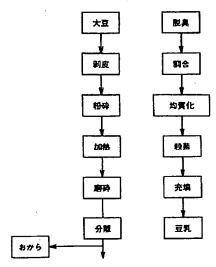
[FIGURE 1]



soybeans, soaking, grinding, boiling, pressing/filtering, soy milk (bean curd lees)

【図2】

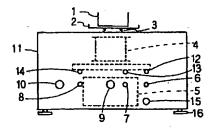
[FIGURE 2]



Left: soybeans, peeling, grinding, heating, crushing, separation, bean curd lees Right: deodorizing, blending, homogenizing, sterilizing, packing, soy milk

【図3】

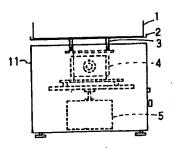
[FIGURE 3]



【図4】

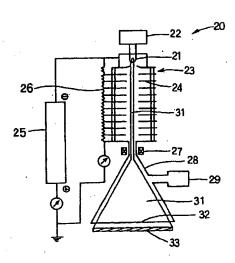
[FIGURE 4]





【図5】

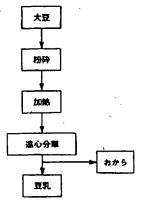
[FIGURE 5]



【図6】

[FIGURE 6]

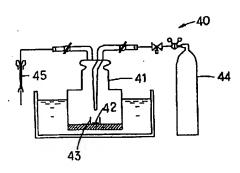




soy beans, crushing, heating, centrifuging, soy milk (bean curd lees)

【図7】

[FIGURE 7]





DERWENT TERMS AND CONDITIONS

Derwent shall not in any circumstances be liable or responsible for the completeness or accuracy of any Derwent translation and will not be liable for any direct, indirect, consequential or economic loss or loss of profit resulting directly or indirectly from the use of any translation by any customer.

Derwent Information Ltd. is part of The Thomson Corporation

Please visit our home page:

"WWW.DERWENT.CO.UK" (English)
"WWW.DERWENT.CO.JP" (Japanese)

inis Page Blank (uspto)